(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. Mai 2002 (10.05.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(51) Internationale Patentklassifikation7:

WO 02/37578 A1

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/04171

H01L 33/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. November 2001 (06.11.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 54 966.7

6. November 2000 (06.11.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG [DI/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUR, Johannes [DE/DE]; Am Haslach 9, 93180 Deucrling (DE). EISERT, Dominik [DE/DE]; Agricolaweg 11, 93049 Regensburg (DE). FEHRER, Michael [DE/DE]; Rilkestrasse 5B, 93077 Bad Abbach (DE). HAHN, Berthold [DE/DE]; Am Pfannenstiel 2, 93155 Hemau (DE). HÄRLE, Volker [DE/DE]; Eichenstrasse 35, 93164 Waldetzenberg (DE). JACOB, Ulrich [DE/DE]; Nothaftstrasse 12a, 93053

Regensburg (DE). OBERSCHMID, Raimund [DE/DE]; Minoritenweg 7 B, 93161 Sinzing (DE). PLASS, Werner [DE/DE]; Obere Bachgasse 9, 93042 Regensburg (DE). STRAUSS, Uwe [DE/DE]; Erich-Kästner-Strasse 32, 93077 Bad Abbach (DE). VÖLKL, Johannes [DE/DE]; Hofer Strasse 4, 91056 Erlangen (DE). ZEHNDER, Ulrich [DE/DE]; Augustenstrasse 11, 93049 Regensburg (DE).

- (74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER: Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

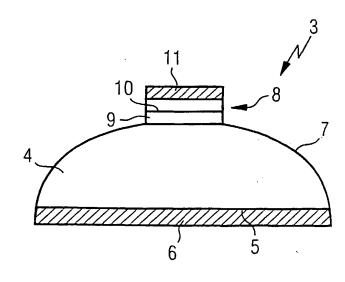
Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Ansang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: RADIATION-EMITTING CHIP

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGSEMITTIERENDER CHIP



- (57) Abstract: A light-emitting chip (3) comprises a lens-shaped output window (4), the base surface (5) of which is provided with a mirror surface (6). A sequence of layers (9) is arranged on an output surface (7) of the output window (4) with a photon-emitting p-n junction (10). The photons emitted by the p-n junction are reflected at the mirror surface (6) and can leave the output window (4) through the output surface (7).
- (57) Zusammenfassung: Ein Licht emittierendes Chip (3) weist ein linsenförmiges Auskoppelfenster (4) auf, dessen Grundfläche (5) mit einer Spiegelfläche (6) versehen ist. Auf einer Auskoppelfläche (7) des Auskoppelfensters (4) ist eine Schichtfolge (9) angeordnet mit einem Photonen emittierenden pn-Übergang (10). Die vom pn-Übergang emittierten Photonen werden an der Spiegelfläche (6) reflektiert und können das Auskoppelfenster (4) durch die Auskoppelfläche (7) verlassen.



WO 02/37578 A

Beschreibung

Strahlungsemittierender Chip

Die Erfindung betrifft einen strahlungsemittierenden Chip mit einem Photonen emittierenden aktiven Bereich und einem diesen zugeordneten, insbesondere an diesen angrenzenden Auskoppelfenster, der eine Auskoppelfläche aufweist, über die zumindest ein Teil der von dem aktiven Bereich emittierten Strah-

10 lung aus dem Chip ausgekoppelt wird.

Aus der US 50 87 949 A ist ein Leuchtdiodenchip bekannt, der ein pyramidenstumpfförmiges n-dotiertes Auskoppelfenster aufweist. Entlang der Grundfläche des n-leitenden Grundkörpers

- ist eine p-leitende Schicht ausgebildet. Unterhalb der pleitenden Schicht befindet sich eine Isolierschicht, die von einem zentralen Fenster unterbrochen ist. In dem Fenster ist die p-leitende Schicht von einer Kontaktschicht kontaktiert. Auf der Oberseite des pyramidenstumpfförmigen Grundkörpers
- befindet sich eine weitere Kontaktschicht. Durch die Isolierschicht ist der Stromfluß durch die p-leitende Schicht und
 den n-leitenden Grundkörper auf den Bereich des Fensters eingeschränkt. Bei Stromfluß werden im Bereich des Fensters entlang der Grenzfläche zwischen der p-leitenden Schicht und dem
- n-leitenden Grundkörper Photonen emittiert. Aufgrund der pyramidenstumpfförmigen Ausgestaltung des Grundkörpers trifft ein Großteil der Photonen auf eine Auskoppelfläche des pyramidenstumpfförmigen Grundkörpers unter einem Winkel, der kleiner als der kritische Winkel für die Totalreflexion ist.
- 30 Dadurch weist dieses bekannte Bauelement eine vergleichsweise hohe Lichtausbeute auf.

Ein Nachteil des bekannten Leuchdiodenchips besteht darin, daß sich der pn-Übergang an der Montageseite des Chips befindet. Bei einer Montage mit elektrisch leitfähigem Silber-Epoxy-Kleber besteht daher eine hohe Gefahr, dass seitlich hochquellender Kleber den aktiven Bereich elektrisch kurzschließt, was zum Ausfall des Bauelements führt.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Chip der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem insbesondere die Gefahr eines Kurzschlusses des oder eines Teils des aktiven Bereichs weitestgehend beseitigt ist.

Diese Aufgabe wird durch einen Chip mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst.

10

20

25

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Ansprüchen 2 bis 25 angegeben.

Im Weiteren Text ist unter "Chipachse" eine senkrecht zu ei-15 ner Montagefläche des Chips durch den Chip verlaufende Gerade zu verstehen.

Gemäß der Erfindung weist der aktive Bereich des Chips eine senkrecht zur Chipachse liegende Querschnittsfläche auf, die kleiner ist als eine senkrecht zur Chipachse liegende Querschnittsfläche des Auskoppelfensters und ist der aktive Bereich in Abstrahlungsrichtung des Chips dem Auskoppelfenster nachgeordnet. An der vom aktiven Bereich abgewandten und damit der Montagefläche zugewandten Seite des Auskoppelfensters ist eine Spiegelfläche ausgebildet. Diese Spiegelfläche ist vorzugsweise größer als die oben genannte Querschnittsfläche des aktiven Bereichs und ist vorzugsweise aus einer Metallisierungsschicht gebildet, die besonders bevorzugt gleichzeitig zur elektrischen Kontaktierung des Chips verwendet wird.

30

35

Bei dem Chip gemäß der Erfindung ist der Photonen emittierende aktive Bereich weit genug entfernt von jeglichem elektrisch leitenden Verbindungsmittel zur Befestigung des Chips auf einem Chipträger, so dass die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses des aktiven Bereichs durch das elektrisch leitende Verbindungsmittel weitestgehend beseitigt ist. Der Chip gemäß der Erfindung läßt sich daher zuverlässig montieren.

In einer bevorzugten Ausführungsform des Bauelements gemäß der Erfindung weist eine zur Abstrahlrichtung des Chips gewandte Fläche eines seitlich über den aktiven Bereich hinausragenden Teilbereiches des Auskoppelfenster eine gekrümmte, beispielsweise eine kreisrund nach außen gewölbte Oberfläche auf. Bevorzugt ist die gekrümmte Oberfläche vollständig um den aktiven Bereich umlaufend, so dass das Auskoppelfenster zumindest eine einer kugelkalottenartigen Form angenäherte äußere Kontur aufweist.

10

5

Der Querschnitt des aktiven Bereichs und der Krümmungsradius $m R_2$ der gekrümmten Oberfläche des Auskoppelfensters sind dabei so gewählt, daß der durch die Spiegelung an der Spiegelfläche entstehende virtuelle aktive Bereich innerhalb der dem Kreissegment zugeordneten Weierstrass'schen Kugel zu liegen 15 kommt. Das bedeutet insbesondere, daß die Krümmungsradien $m R_2$ größer als oder gleich der zweifachen Höhe des Bauelements sind. Außerdem ist die halbe maximale Außenabmessung R_1 des aktiven Bereichs entlang der Auskoppelfläche $R_1 < R_2 n_A/n_i$, wobei n_i der Brechungsindex des Materials des Auskoppelfen-20 sters und $n_{ extstyle A}$ der Brechungsindex der Umgebung ist, die insbesondere von einem Chip-Verguss gebildet ist.

Mit dieser Anordnung kommt der Chip der Idealform nach Weier-25 strass nahe, da der virtuelle aktive Bereich innerhalb der Weierstrass'schen Kugel liegt und die dort virtuell erzeugten Photonen den Grundkörper verlassen können.

Bei Erfindung eignet sich besonders bevorzugt für Chips, bei den das Material des Auskoppelfensters einen größeren Bre-30 chungsindex aufweist als das an diese angrenzende Material des aktiven Bereichs, der meist als aktive Mehrschichtstruktur ausgebildet ist. Dadurch wird vorteilhafterweise die Reflexion der von der aktiven Zone nach hinten ausgesandten Strahlung an der Grenzfläche zwischen aktivem Bereich und 35 Auskoppelfenster vermindert und es erfolgt eine Komprimierung der in das Auskoppelfenster eingekoppelten Strahlung.

Die erfindungsgemäße Chipgeometrie wird besonders bevorzugt bei Nitrid-basierten LED-Chips verwendet, bei dem die aktive Mehrschichtstruktur auf einem SiC- oder SiC-basierten Aufwachs-Substrat hergestellt ist. Hier gilt Brechungsindexaktive schicht > Brechungsnindexsubstrat. GaN-basierte LED-Chips sind LED-Chips, deren strahlungsemittierende Schicht beispielsweise GaN, InGaN, AlGaN und/oder InGaAlN aufweist.

Unter "Nitrid-basiert" fallen insbesondere alle binären, ternären und quaternären Stickstoff aufweisenden III-VHalbleiter-Mischkristalle, wie GaN, InN, AlN, AlGaN, InGaN,
InAlN und AlInGaN.

Analog dazu ist mit "SiC-basiert" jedes Mischkristall ge15 meint, dessen wesentliche Eigenschaften von den Bestandteilen
Si und C geprägt ist.

Die Schichtenfolge des aktiven Bereichs wird vorzugsweise bereits auf ein Substratmaterial aufgewachsen, das später zu Auskoppelfenstern weiterverarbeitet wird.

Nachfolgend wird die Erfindung im einzelnen anhand der beigefügten Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

- 25 Figur 1 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch ein dem Weierstrass-Prinzip folgenden Licht erzeugenden Element;
- Figur 2 eine schematische Darstellung eines Querschnitts 30 durch einen Chip gemäß der Erfindung;
 - Figur 3 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch den Chip aus Figur 2, bei der die Lage des virtuellen aktiven Bereichs eingezeichnet ist;
 - Figur 4 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Chips gemäß der Erfindung;

35

20

Figur 5 einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel mit gerichteter Abstrahlung;

The second secon

- 5 Figur 6 einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel,
 dessen Spiegelfläche unter dem aktiven Bereich die
 Photonen in seitliche Richtung lenkende Erhebungen
 aufweist;
- 10 Figur 7 ein Ausführungsbeispiel mit konkaver Spiegelfläche und
- Figur 8 ein Bauelement mit nebeneinander angeordneten aktiven Bereichen, denen jeweils ein pyramidenstumpfförmiger Abschnitt eines Auskoppelfensters zugeordnet ist.

Das in Figur 1 dargestellte Element besitzt einen Querschnitt, der nach Weierstrass ideal gestaltet ist. Das Element weist einen inneren Licht erzeugenden Bereich 1 mit Radius R_1 auf. Der Licht erzeugende Bereich 1 ist von einer Hülle 2 mit Brechungsindex n_1 und Radius R_2 umgeben. Die Hülle 2 ist umgeben von einem Material mit Brechungsindex n_A (z.B. Luft oder Kunststoff-Vergußmaterial). Damit das im Licht erzeugenden Bereich 1 erzeugte Licht vollständig aus der Hülle 2 auskoppeln kann, muß gelten: $R_1/R_2 < n_A/n_i$.

In Figur 2 ist ein Querschnitt durch einen Leuchtdioden (LED) - Chip 3 dargestellt, der ein kugelkalottenartiges Auskoppel30 fenster 4 aufweist, an dessen Grundfläche 5 eine Spiegelschicht 6 ausgebildet ist. Gegenüber der Spiegelschicht 6 ist
auf dem Auskoppelfenster 4 ein Photonen emittierender aktiver
Bereich 8 vorgesehen. Der aktive Bereich 8 umfaßt eine
Schichtfolge 9 mit einer strahlungsemittierenden Zone 10,
insbesondere einem strahlungsemittierenden pn-Übergang 10,
und ist mit einer Kontaktschicht 11 abgedeckt. Der aktive Bereich 8 kann neben den Schichten der strahlungsemittierenden
Zone 10 weitere, beispielsweise die kristalline oder elektri-

sche Anpassung betreffende Schichten, und/oder auch sogenann. te Abdeckschichten umfassen. Derartige Schichtenfolgen sind bekannt und werden von daher an dieser Stelle nicht näher erläutert. Auch die Spiegelschicht 6 kann als Kontaktschicht ausgebildet sein.

Bei Stromfluß durch das Auskoppelfenster 4 und den aktiven Bereich 8 werden in der strahlungserzeugenden Zone 10 durch Rekombination von Ladungsträgern Photonen erzeugt. Ein Teil dieser erzeugten Photonen wird zum Auskoppelfenster 4 hin emittiert, an der Grundfläche 5 reflektiert und zu einem großen Teil in Richtung auf die Auskoppelfläche 7 hin gelenkt. Falls sie dort unter einem Winkel auftreffen, der kleiner als der kritische Winkel (auch Grenzwinkel genannt) für die Totalreflexion ist, können die Photonen durch die Auskoppelfläche 7 hindurchtreten und das Auskoppelfenster 4 verlassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass letzteres eintritt, ist mit einem erfindungsgemäßen Chip im Vergleich zu herkömmlichen Chipgeometrien erhöht.

20

5

10

15

Besonders vorteilhaft ist, wenn die geometrischen Verhältnisse des Chips so gewählt werden, daß ein virtuelles Bild 12 des aktiven Bereichs 8 so bezüglich der Auskoppelfläche 7 zu liegen kommt, daß die Weierstrass'sche Bedingung für eine Lichtauskopplung ohne Totalreflexion erfüllt ist. Dies ist 25 der Fall, wenn die Krümmungsradien R_2 der Auskoppelfläche 7 so gewählt werden, daß gilt: 2H - R₂ $\frac{n_A}{n_L} \le R_2 \le 2H + R_2 \frac{n_A}{n_L}$, vorzugsweise R_2 = 2H, wobei H die Höhe des Chips 3 ist. Ferner muß für die halbe Ausdehnung R₁ des aktiven Bereichs 8, den Brechungsindex n₁ des aktiven Bereichs 8 und den Brechungsin-30 dex n_2 des Auskoppelfensters 4 gelten: $R_1/R_2 < n_{\mbox{\scriptsize A}}/n_{\mbox{\scriptsize i}}$. In diesem Fall kann ein Großteil der auf die Spiegelfläche 6 auftreffenden Photonen durch die Auskoppelfläche 7 auskoppeln. Ausgenommen davon sind im Wesentlichen nur diejenigen Photonen, die zwischen der Spiegelfläche 6 und dem aktiven Bereich 35 8 hin und her reflektiert werden oder im aktiven Bereich 8 weider absorbiert werden.

In Figur 4 ist ein abgewandelter Chip 13 dargestellt, dessen Auskoppelfenster 14 über eine Teildicke, ausgehend von der Grenzfläche zum aktiven Bereich 8 mittels schräg von der Chipachse weg verlaufenden Seitenflächen 15 pyramidenstumpfartig ausgebildet ist. Zusammen mit den übrigen Seitenflächen des Auskoppelfensters 14 bilden die schräg verlaufenden Seitenflächen 15 eine domartig gewölbte Auskoppelfläche, deren Einhüllende näherungsweise kugelkalottenartig ist. Letztere ist in Figur 4 durch die gestrichelte Linie eingezeichnet. Der in Figur 4 dargestellte Chip ist insofern von Vorteil, als er auf einfache Weise hergestellt werden kann und gleichzeitig der Idealform nach Weierstrass angenähert werden kann.

Abweichend von dem in Figur 4 dargestellten Chip 13 verlaufen 15 bei dem in Figur 5 dargestellten Chip 16 die schräg verlaufenden Seitenflächen 17 in einem spitzeren Winkel zur Chipachse als die entsprechenden Seitenflächen 15 des Chips 13 von Figur 4. Die Seitenflächen 15 des Chips 13 sind in Figur 5 gestrichelt angedeutet. Durch den spitzeren Winkel der Sei-20 tenflächen 17 wird die vom Chip 16 ausgehende Strahlung in Richtung einer Abstrahlrichtung 18 konzentriert. Dies wird durch die mit durchgezogenen Linien in Figur 15 eingezeichneter Photonentrajektorien veranschaulicht, die gegenüber den gestrichelt eingezeichneten Photonentrajektorien 20 des Chips 25 13 aus Figur 4 stärker zur Abstrahlrichtung 18 hin ausgerichtet sind.

Anhand von Figur 5 wird auch deutlich, daß einige der Photonentrajektorien 19 mehrmals zwischen der Kontaktschicht 11
und der Spiegelschicht 6 hin und her verlaufen. Photonen, die solche Trajektorien aufweisen, werden zum Teil im aktiven Bereich 8 absorbiert und gehen verloren. Wie in Figur 6 angedeutet, kann durch Vorsehen von zur Chipachse schrägstehenden
Flächen 30 an der vom aktiven Bereich 8 abgewandten Seite des Auskoppelfensters 14, die bevorzugt spiegelnd ausgebildet sind, dieses Problem zumindest gemindert werden. Die schräg stehenden Flächen 30 können die besagten Photonentrajektorien

19 in seitliche Richtung von der Chipachse weg lenken, so dass sie nicht mehr zum aktiven Bereich 8 hin, sondern zu einer Seitenfläche des Auskoppelfensters 14 hin reflektiert werden.

5

10

Solche schräg zur Chipachse stehenden Strahlungsumlenkflächen 30 können beispielsweise durch eine geeignete Strukturierung des Auskoppelfensters 14 mittels Ausnehmungen 21 und dazwischenliegenden Erhebungen 22 unter dem aktiven Bereich 8 in der Grundfläche 5 erzielt werden.

Die Ausnehmungen 21 können beispielsweise durch reaktives Ionen-Ätzen (RIE) oder durch Einsägen hergestellt sein.

Bei dem in Figur 7 dargestellten Querschnitt durch ein weite-15 res Ausführungsbeispiel weist das Auskoppelfenster 26 an seiner vom aktiven Bereich 8 abgewandten Seite eine Spiegelschicht 6 mit der Form eines paraboloidartigen Hohlspiegels auf. Vorzugsweise befindet sich der Brennpunkt der Spiegel-20 schicht 6 im aktiven Bereich 8. Durch Reflexion an der Spiegelfläche 6 werden die vom aktiven Bereich 8 ausgehenden Photonentrajektorien derart reflektiert, daß die Photonen unter einem Winkel der kleiner als der kritische Winkel für die Totalreflexion ist auf die Vorderseite 24 des Auskoppelfensters 25 26 treffen. Dies ist in Figur 7 anhand der Photonentrajektorien 25 veranschaulicht. Zuätzlich zu der paraboloidartigen Chiprückseite kann die Oberseite 24 des Auskoppelfensters 26 wie bei den Chips gemäß den Figuren 2, 4 und 5 ausgebildet

30

35

sein.

Der Chipgeometrie gemäß Figur 7 hat den Vorteil, daß die Auskoppelfläche an der Vorderseite der Fensterschicht 26 und kleiner ist. Die Leuchtdichte ist vorteilhafterweise höher als beim Chip 3 gemäß Figur 2. Damit läßt sich das Licht mit nachgeordneten Optiken leichter abbilden.

Schließlich können, wie in Figur 8 dargestellt, mehrere Chips 3, 13 oder 23 nebeneinander angeordnet und zu einem einzigen

Chip 27 verbunden sein. Die Seitenflächen 15 werden dabei durch Vertiefungen 28 im Auskoppelfenster 4 gebildet. Vorzugsweise werden die Vertiefungen 28 durch Profilsägen in das Auskoppelfenster 4 eingebracht.

5

Bei den in Figuren 1 bis 8 dargestellten Ausführungsbeispielen ist die Spiegelfläche 6 jeweils als Kontaktschicht ausgebildet. Es ist jedoch auch möglich, die Kontaktierung nicht
ganzflächig vorzunehmen, sondern neben einer die Grundfläche 5 teilweise bedeckenden Kontaktierung eine Verspiegelung
der restlichen Fläche vorzusehen. Eine die Grundfläche 5
teilweise bedeckende Kontaktierung kann beispielsweise netzartig oder streifenförmig ausgebildet sein. Zweckmäßigerweise
sollte die entlang der Grundfläche 5 ausgebildete Kontaktschicht der oberen Kontaktschicht 11 genau gegenüberliegen,
um die elektrischen Verluste klein zu halten.

Es ist auch möglich, anstelle einer Kontaktierung entlang der Grundfläche eine Kontaktierung zwischen dem aktiven Bereich 8 und dem Auskoppelfenster 4 bzw. 26 vorzusehen, die seitlich herausgeführt ist.

Bei den in den Figuren 2 bis 8 dargestellten Ausführungsbeispielen ist der aktive Bereich 8 jeweils auf einem linsenförmigen Auskoppelfenster 4 angeordnet. Es ist auch denkbar, bei den in Figuren 2 bis 6 dargestellten Ausführungsbeispielen das Auskoppelfenster 4 in der Gestalt einer Fresnel-Linse auszubilden. Ebenso kann bei dem in Figur 7 dargestellten Ausführungsbeispiel die Spiegelfläche 6 die Gestalt eines Fresnel-Spiegels aufweisen.

Die Kontakte können streifenförmig oder netzartig ausgebildet sein, wobei die Zwischenräume zwischen den Streifen bzw. Netzlinien vorzugsweise reflektierend ausgebildet sind.

35

Beispiel 1:

Die Auskoppeleffizienz wurde für den Chip 16 gemäß Figur 5
mit einer Grundfläche 5 von 400µm x 400µm und einem pnÜbergang 10 mit einer Fläche von 120µm x 120µm untersucht.
Die Reflexion an der Spiegelfläche 6 war 90%, die Reflexion

5 an der Kontaktschicht 11 war 80%. Die Seitenflächen 17 weisen
einen Steigungswinkel von 60 Grad auf. Das Auskoppelfenster 4
wurde aus SiC gefertigt und der aktive Bereich 8 wurde auf
der Basis von InGaN hergestellt. In diesem Fall konnten 42%
der emittierten Photonen den Chip 16 verlassen.

10

15

Beispiel 2:

Bei einem weiteren Chip 16, der sich von dem Chip 16 aus Beispiel 1 nur durch einen Steigungswinkel der Seitenflächen 17 von 45 Grad unterscheidet, betrug die Auskoppeleffizienz 39%.

Vergleichsbeispiel 1:

Bei einem herkömmlichen Würfel-Chip mit der Grundfläche $400\,\mu\mathrm{m}$ z $400\,\mu\mathrm{m}$, einer Rückseitenreflexion von 90%, einer Vorderseitenreflexion an einem Kontakt von 80% betrug die Auskoppeleffizienz 28%.

Vergleichsbeispiel 2:

25

30

Bei einem herkömmlichen Würfel-Chip mit der Grundfläche $400\,\mu\mathrm{m}$ x $400\,\mu\mathrm{m}$ und einer absorbierenden vorderseitigen Kontaktierung von $120\,\mu\mathrm{m}$ x $120\,\mu\mathrm{m}$ und einem weiteren vorderseitigen, transparenten Kontakt zur Stromaufweitung mit einer Transmission von 50% und mit einer Rückseitenreflexion von 90% betrug die Auskoppeleffizienz 25%.

Untersuchungen ergaben, dass bei dem in Figur 5 dargestellten Chip 16 eine Steigerung der Lichtausbeute gegenüber einem 35 herkömmlichen Würfel-Chip um den Faktor 1,7 erzielt wird. Bei dem in Figuren 1 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Steigerung der Lichtausbeute noch deutlich höher.

Die Steigerung der Lichtausbeute ist insbesondere bei UV-Licht emittierenden Chips wesentlich, da die zum Vergießen der Chips verwendeten Materialien im allgemein UV-Licht absorbieren und daher nicht verwendet werden können. Die hier vorgestellten Chips 3,13,16 und 23 weisen jedoch eine so hohe Auskoppeleffizienz auf, daß auf einen Verguß verzichtet werden kann. . 5

15

20

25

- Patentansprüche

1. Chip für die Optoelektronik, insbesondere LED-Chip, mit einem Photonen emittierenden aktiven Bereich (8) und einem mindestens eine Auskoppelfläche (7, 15, 17) aufweisenden Auskoppelfenster (4),

dadurch gekennzeichnet, daß der aktive Bereich (8) bezogen auf eine Hauptabstrahlrichtung (18) des Chips dem Auskoppelfenster (4) nachgeordnet

- ist, daß auf der dem aktiven Bereich (8) gegenüberliegenden Seite (5) des Auskoppelfensters (4) eine Spiegelfläche (6) ausgebildet ist und daß die Auskoppelflächen (7, 15, 17) seitlich über die Seitenflächen des aktiven Bereichs (8) hinausragen.
- 2. Chip nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der aktive Bereich (8) eine auf dem Auskoppelfenster (4) ausgebildete Schichtenfolge (9) ist.
 - 3. Chip nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Chip eine durch den aktiven Bereich (8) verlaufende Chipachse aufweist.
- 4. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß das Auskoppelfenster (4) eine domartige, insbesonder kugelkalottenartige Form aufweist, wobei sich das Auskoppelfenster zum aktiven Bereich hin verjüngt.
- 5. Chip nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein Krümmungsradius einer Auskoppelfläche (7) R₂ größer gleich 2H R₂ $\frac{n_A}{n_i}$ und kleiner gleich 2H + R₂ $\frac{n_A}{n_i}$ ist, wobei H gleich der Höhe des Chips ist.

- 6. Chip nach Anspruch 5,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß für die halbe maximale Abmessung R₁ der Schichtfolge (9)
 entlang der Auskoppelfläche gilt:
- $5 R_1 < R_2 n_A / n_i$.
- 7. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das Auskoppelfenster (4) wenigstens abschnittsweise pyra midenstumpfförmig ausgebildet ist.
- Chip nach Anspruch 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das wenigstens abschnittsweise pyramidenstumpfförmig ausgebildete Auskoppelfenster (4) ein Kugelsegment umhüllt.
- Chip nach Anspruch 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das wenigstens abschnittsweise pyramidenstumpfförmige
 Auskoppelfenster (4) ein Rotationsellipsoid mit durch den aktiven Bereich (8) verlaufender Längsachse umhüllt.
 - 10. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
- daß das Auskoppelfenster (4) als Fresnel-Linse ausgebildet ist.
 - 11. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Spiegelfläche (6) unter dem aktiven Bereich (8) die Photonen in seitliche Richtung lenkende Erhebungen (21) aufweist.
- 12. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 35 dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (6) gekrümmt ist.
 - 13. Chip nach Anspruch 12,

WO 02/37578 PCT/DE01/04171

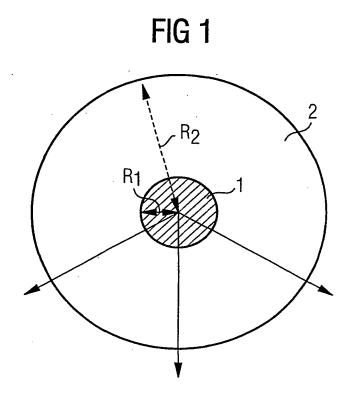
14

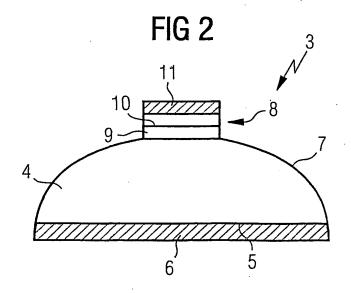
dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (6) gesehen vom aktiven Bereich (8) konkav ausgebildet ist.

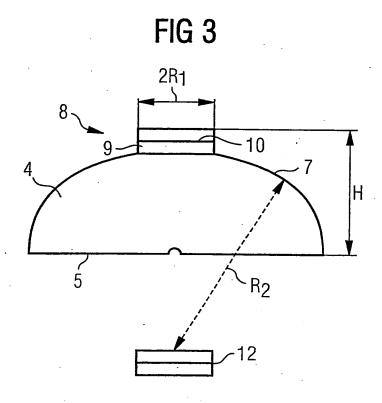
- 5 14. Chip nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (6) als Paraboloid ausgebildet ist.
 - 15. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
- 10 dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (6) als Fresnel-Spiegel ausgebildet ist.
 - 16. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
- 15 dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (6) als Kontaktfläche dient.
 - 17. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
- 20 daß die Spiegelfläche (6) neben Kontaktflächen ausgebildet ist.
 - 18. Chip nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet,
- 25 daß die Kontakte streifenförmig ausgebildet sind.
 - 19. Chip nach Anspruch 17, dad urch gekennzeichnet, daß die Kontakte netzartig ausgebildet sind.
 - 20. Chip nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktfläche dem aktiven Bereich (8) gegenüberliegt.
- 35 21. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 20,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß zwischen aktivem Bereich (8) und Auskoppelfenster (4) eine Kontaktschicht ausgebildet ist.

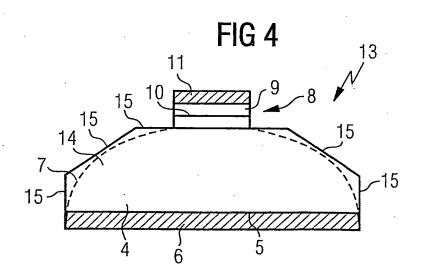
30

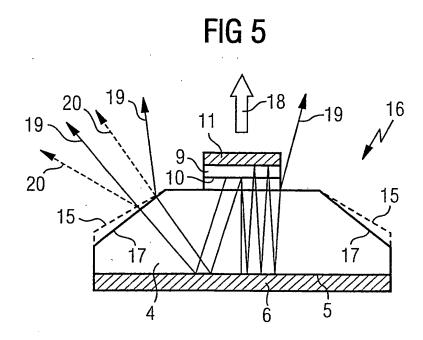
- 22. Chip nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Material des Auskoppelfensters einen größeren Brechungsindex aufweist als das Material des aktiven Bereichs.
- 23. Chip nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Nitrid-basierter aktiver Bereich vorgesehen ist und das Auskoppelfenster SiC- oder aus SiC-basiertes Material 10 aufweist.
- 24. Chip nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß eine strahlungsemittierende Schicht des aktiven Bereichs 15 GaN, InGaN, AlGaN und/oder InGaAlN aufweist.
- 25. Chip nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der aktive Bereich auf dem Auskoppelfenster aufgewachsen
- 20 ist.

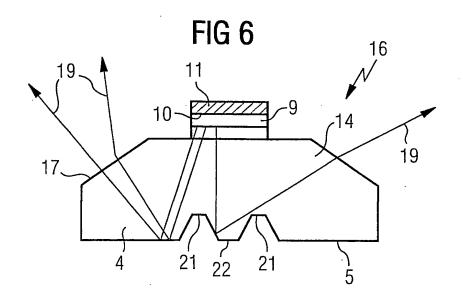


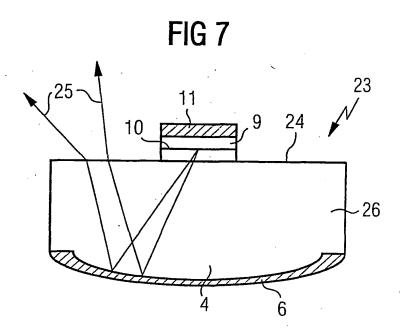


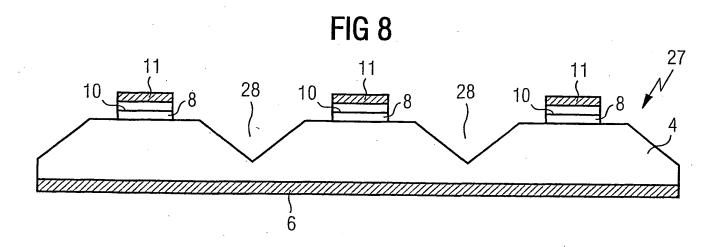












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ir ational Application No

		101701	. 01/041/1				
A. CLASSI IPC 7	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L33/00						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	SEARCHED						
IPC 7	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L						
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fi	elds searched				
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search term	s used)				
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX, IE	BM-TDB					
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category °	Cltation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.				
x	EP 0 562 880 A (NIPPON ELECTRIC 0 29 September 1993 (1993-09-29)	(0)	1-4,7-25				
Y	abstract; figures 4,5		5,6				
X	US 6 025 251 A (JAKOWETZ WOLF ET 15 February 2000 (2000-02-15) column 3, line 53 -column 4, line figure 1	•	1				
X	US 5 429 954 A (GERNER JOCHEN) 4 July 1995 (1995-07-04) figure 1		1				
Υ	EP 0 415 640 A (HEWLETT PACKARD 0 6 March 1991 (1991-03-06) column 5, line 28 -column 7, line	•	5,6				
Further documents are listed in the continuation of box C. Y Patent family members are listed in annex.							
Special categories of cited documents:							
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the International flips date "X" document of particular relevance; the claimed invention							
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publication date of another clied to establish the publication date							
occument referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document is combined with one or more other such document of the means ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.							
later than the priority date claimed '8' document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report							
21 February 2002 28/02/2002							
Name and m	nalling address of the ISA	Authorized officer					
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Werner, A					
i	•	·					

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

le ational Application No
PCT/DE 01/04171

					- 01/011/1
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0562880	A	29-09-1993	DE DE EP JP US	69312360 D1 69312360 T2 0562880 A1 6013650 A 5349211 A	28-08-1997 20-11-1997 29-09-1993 21-01-1994 20-09-1994
US 6025251	A	15-02-2000	DE DE EP JP JP TW US	19536438 A1 59601335 D1 0766324 A1 2831621 B2 9116196 A 406429 B 5923053 A	03-04-1997 01-04-1999 02-04-1997 02-12-1998 02-05-1997 21-09-2000 13-07-1999
US 5429954	Α	04-07-1995	DE JP JP	4305296 A1 2573907 B2 6350135 A	25-08-1994 22-01-1997 22-12-1994
EP 0415640	A	06-03-1991	US DE DE EP HK JP	5055892 A 69016885 D1 69016885 T2 0415640 A2 169395 A 2891525 B2	08-10-1991 23-03-1995 08-06-1995 06-03-1991 10-11-1995 17-05-1999

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE 01/04171

			PCI/DE UI/	041/1
A. KLASSI IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes H01L33/00			
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		ALKAN ALA	•
Nach der In	ilernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla:	ssifikation und der IPK		
B. RECHE	ACHIERTE GEBIETE			
Recherchie IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$	ole)	•	
	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	,		
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N		nd evil. verwendete Su	chbegriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX, IE	BM-TDB		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabi	e der in Betracht komme	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.
x .	EP 0 562 880 A (NIPPON ELECTRIC 0 29. September 1993 (1993-09-29)	(0)		1-4,7-25
Y	Zusammenfassung; Abbildungen 4,5			5,6
X	US 6 025 251 A (JAKOWETZ WOLF ET 15. Februar 2000 (2000-02-15) Spalte 3, Zeile 53 -Spalte 4, Zei Abbildung 1	•		1
x	US 5 429 954 A (GERNER JOCHEN) 4. Juli 1995 (1995-07-04) Abbildung 1	*		1
Y	EP 0 415 640 A (HEWLETT PACKARD 0 6. März 1991 (1991–03–06) Spalte 5, Zeile 28 –Spalte 7, Zei			5,6
Weit	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang	Patentfamilie	
*Besondere aber n *A' Veröffer aber n *E' älteres Anmel *L' Veröffer schein andere soll od ausger *O' Veröffe eine B *P' Veröffer dem b	ntllchung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	T Spätere Veröffentlic oder dem Prioritäts Anmeldung nicht k Erfindung zugrundt Theorie angegeber "X" Veröffentlichung vor kann ailein autgrun erfinderischer Tätig "Y" Veröffentlichung vor kann nicht als aut werden, wenn die Veröffentlichungen diese Verbindung f "8" Veröffentlichung, die	datum veröffentlicht wolldiert, sondern nur zeleigenden Prinzips och ist nebenderer Bedeutu did dieser Veröffentlicht gkeit beruhend betrach nesonderer Bedeutu erfinderlscher Tätigkeit veröffentlichung mit ei dieser Kategorie in Verür elnen Fachmann ne e Mitglied derselben P	ng; die beanspruchte Erfindung i beruhend betrachtet ner oder mehreren anderen erbindung gebracht wird und aheliegend ist atentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 21. Februar 2002 28/02/2002				
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Werner, A		

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

In ationales Aktenzeichen
PCT/DE 01/04171

				101/00 01/041/1.		C 01/041/1.
	Recherchenberich Irtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	0562880	Α	29-09-1993	DE DE EP JP US	69312360 D1 69312360 T2 0562880 A1 6013650 A 5349211 A	28-08-1997 20-11-1997 29-09-1993 21-01-1994 20-09-1994
US	6025251	A	15-02-2000	DE DE EP JP JP TW US	19536438 A1 59601335 D1 0766324 A1 2831621 B2 9116196 A 406429 B 5923053 A	03-04-1997 01-04-1999 02-04-1997 02-12-1998 02-05-1997 21-09-2000 13-07-1999
US	5429954	Α	04-07-1995	DE JP JP	4305296 A1 2573907 B2 6350135 A	25-08-1994 22-01-1997 22-12-1994
EP	0415640	A	06-03-1991	US DE DE EP HK JP	5055892 A 69016885 D1 69016885 T2 0415640 A2 169395 A 2891525 B2	08-10-1991 23-03-1995 08-06-1995 06-03-1991 10-11-1995 17-05-1999

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentiamilie)(Juli 1992)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)